01,08

Исследование начальной стадии окисления церия

© О.Г. Ашхотов¹, И.Б. Ашхотова¹, Т.Т. Магкоев²

 ¹ Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия
 ² Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, Россия
 E-mail: oandi@rambler.ru
 Поступила в Редакцию 29 марта 2024 г.

В окончательной редакции 10 апреля 2024 г. Принята к публикации 12 апреля 2024 г.

С помощью электронной Оже-спектроскопии были исследованы начальные стадии окисления массивного образца церия при комнатной температуре в сверхвысоком вакууме (парциальное давление кислорода 10^{-6} Pa) после получения атомарно-чистой поверхности бомбардировкой ионами Ar⁺. Установлено, что вначале наблюдается хемосорбция при воздействии кислородом до 5 L, от 5 до 14 L происходит образование зародышей Ce₂O₃, за которым следует коалесценция при экспозициях от 14 до 40 L. Процесс завершается образованием толстой оксидной пленки Ce₂O₃.

Ключевые слова: поверхность, оксид, вакуум, адсорбция, хемосорбция, экспозиция, коалесценция.

DOI: 10.61011/FTT.2024.07.58384.72

1. Введение

Церий является первым лантаноидным металлом, у которого имеются заполненные 4f-состояния. Энергия внутреннего уровня 4f почти такая же, как и у внешних уровней 5d и 6s, поэтому требуется небольшая энергия для изменения относительной занятости электронных уровней. Из-за низкого потенциала ионизации Се обладает высокой электроположительностью. Поэтому он довольно чувствителен к внешним воздействиям, таким как температура, давление и химическая среда. Эта особенность позволяет проявлять множество интересных явлений, например, антиферромагнитные, сверхпроводящие [1] и др.

На практике церий используется в качестве катализаторов, в оптике, металлургии, а также в качестве добавок в керамики и стекла, люминофоры. Различные интерметаллиды состава $Ln_x M_y$ (где M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu и др.) находят свое применение в виде тонких пленок в области нанотехнологии, постоянных магнитах, сверхпроводниках и композитных материалах, твердотельных лазерах, катализаторах и водородных аккумуляторах. Наконец, церий используется для пассивации металлов и полупроводников, что позволяет получать высококачественные пассивно-окисленные пленки [2].

Фундаментальное и практическое значение церия делает актуальной задачу изучения его поверхностных свойств. Начиная с 1980-х гг., поверхностные свойства церия изучались с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и электронной Ожеспектроскопии. В литературе для церия, как и для многих лантаноидов, приведены Оже-спектры, полученные с поверхности пленок, напыленных в сверхвысоком вакууме на металлические подложки [3]. Несомненно, эти результаты полезны, но было бы интересно изучить поверхность Се массивного образца в различных состояниях, и в первую очередь, окисленную поверхность.

2. Экспериментальная часть

Исследуемый образец Се (99.9%) вырезался из массивного куска металла и представлял собой пластину $10 \times 10 \times 1$ mm. Шлифовка и полировка поверхности изза высокой химической активности выполнялась мелкозернистой наждачной бумагой в этаноле. Далее поверхность образца очищалась в шлюзовой камере скрайбированием алмазной иглой в среде аргона с последующим ионным (Ar⁺, 3000 eV, 2µA/cm²) травлением в рабочей камере спектрометра.

Спектры были получены с помощью оже-спектрометра (энергоанализатор цилиндрическое "зеркало"), реализованного на базе сверхвысоковакуумной установки УСУ-4 [4]. Предельное остаточное давление в камере оже-спектрометра составляло 5 · 10⁻⁸ Ра. Энергия зондирующего пучка электронов диаметром 1 mm составляла 2 keV при токе 1 μ A. Регистрация дифференциальных спектров выполнялась в интервале от 0 до 1000 eV при напряжении модуляции тормозящего потенциала амплитудой 2 V. После загрузки образца в рабочую камеру анализ показал наличие на поверхности кислорода и углерода, причем последний легко удалялся ионной бомбардировкой в течение нескольких минут. Для удаления кислорода процедура очистки выполнялась в течение одного часа. На рис. 1 приведен характерный спектр Оже, полученный в сверхвысоком вакууме 10^{-8} Ра для атомарно-чистой поверхности Се в диапазоне энергий 20-150 eV.

Оже-переход	Расчет <i>Е_{XYZ}</i> по данным [8], eV	Эксперимент по данным [1], eV	Наши данные, eV
$N_{3}N_{4,5}P_{1}$	57.0	-	-
$N_{4,5}O_{2,3}O_{2,3}$	68.0	68.5	67.2
$N_{4,5}N_{6,7}N_{6,7}$	87.5	87.0	87.1
$N_3N_{4,5}N_{6,7}$	107.0	105.0	105.9
Межатомный переход	_	122.5	119.0

Результаты расчетов энергии оже-переходов EXYZ в сравнении с экспериментальными данными



Рис. 1. Оже-спектр атомарно-чистой поверхности Се.

В экспериментах по изучению начальной стадии окисления кислород вводили в рабочую камеру с помощью прецизионного натекателя, причем парциальное давление O_2 поддерживали на уровне $1 \cdot 10^{-6}$ Ра. Для решения поставленной задачи была выбрана низкоэнергетическая часть спектра, как наиболее чувствительная к поверхности.

3. Результаты и их обсуждение

В литературе используются различные выражения для расчета кинетической энергии оже-электрона E_{XYZ} . В самом грубом приближении, когда не учитывается деформация электронной структуры из-за образования вакансий, энергия E_{XYZ} представляется как разность энергий связи уровней E_X , E_Y , E_Z , участвующих в переходе. Учесть изменения в структуре можно в приближении эквивалентных остовов [5], в котором полагается, что для внешних электронных оболочек появление остовной дырки эквивалентно увеличению заряда ядра на единицу. Чанг и Дженкинс [6] предложили учитывать этот эффект используя для Y- и Z-оболочек энергии связи как средние значения данного атома и следующего за ним атома. В более корректном выражении [5] добавляется четвертое слагаемое, обусловленное энергией, связанной с процессами релаксации и перераспределения электронной плотности при электронных переходах. Однако последнее слагаемое, как показали расчеты для ряда металлов, дает вклад в кинетическую энергию оже-электрона < 1% [7]. Поэтому в настоящей работе использовалось выражение, предложенное в [6]:

$$E(\operatorname{Ce})_{XYZ} = E(\operatorname{Ce})_X - E(\operatorname{Ce})_Y - E(\operatorname{Ce})_Z,$$

где энергии связи E(Ce) для Y- и Z-оболочек рассчитывались как средние значения E(Ce) и соседнего атома E(Pr), в связи с тем, что атом Ce после создания вакансии в X-оболочке находится в однократно ионизированном состоянии.

В настоящей работе для расчета кинетических энергий низкоэнергетических оже-переходов в церии были использованы энергии связи из [8]. Результаты расчетов приведены в таблице.

В наших экспериментах на Оже-спектрах наблюдались пики, обусловленные следующими переходами: $N_{4,5}O_{2,3}O_{2,3} - 67.2 \text{ eV}$, $N_{4,5}N_{6,7}N_{6,7} - 87.1 \text{ eV}$, $N_3N_{4,5}N_{6,7} - 105.9 \text{ eV}$ (рис. 1). Следует отметить, что в [3] переход 87.1 eV интерпретирован как суперпозиция $N_{4,5}O_{2,3}N_{6,7}$ и $N_{4,5}O_{2,3}$ V. Считаем, что основной вклад в образование этого пика вносят электроны суперперехода Костера-Кронига (частный случай оже-перехода) $N_{4,5}N_{6,7}N_{6,7}$, как преобладающие над остальными из-за более высокой вероятности процесса.

Помимо перечисленных переходов наблюдался довольно интенсивный пик при 119.0 eV, энергия которого не зависела от энергии первичных электронов. Поэтому этот пик отнесли к междуатомным Оже-переходам.

Как видно из таблицы, для церия Оже-электроны образуются при генерации первичных вакансий на уровнях N_3 и $N_{4,5}$. Наиболее ярким был пик, обусловленный суперпереходом Костера—Кронига: $N_{4,5}N_{6,7}N_{6,7}$ — 87.1 eV. Меньшая интенсивность $N_{4,5}O_{2,3}O_{2,3}$ — 67.2 eV объясняется тем, что вероятность суперперехода Костера—Кронига значительно выше, чем в переходах Оже, так как заполнение первичной и вторичной вакансий происходит электронами одной оболочки, что при-



Рис. 2. Зависимость $I(Ce)/I^0(Ce)$ от экспозиции в среде кислорода при комнатной температуре.

водит к увеличению интенсивностей пиков. Наши данные хорошо согласуются с рассчитанными значениями переходов по данным [3,9]. При воздействии кислородом с парциальным давлением $\sim 1\cdot 10^{-6}$ Ра энергетические положения пиков $N_{4,5}O_{2,3}O_{2,3}, N_{4,5}O_{2,3}O_{2,3}, N_{4,5}N_{6,7}$ не изменялись, но интенсивность этих пиков уменьшалась с увеличением воздействия кислородом.

Рис. 2 иллюстрирует изменение нормализованной амплитуды пика Се — $N_{4,5}N_{6,7}N_{6,7}$ — 87.1 eV, начиная с атомарно-чистой поверхности в зависимости от времени воздействия кислородом. Экспозиция до 5 L приводит к значительному снижению отношения интенсивностей $I(Ce)/I_0(Ce)$, где $I_0(Ce)$ — амплитуда оже-пика для атомарно-чистой поверхности Се, до значения 0.45. От 5 до 14 L также отмечается заметный наклон кривой со снижением $I(Ce)/I^0(Ce)$ до 0.35. В интервале от 14 до ~ 40 L наблюдается область насыщения, и далее вновь появляется наклон.

Полученные результаты позволяют утверждать следующее. Взаимодействие кислорода с церием протекает по механизму роста тонких пленок Странского-Крастанова [10]. Как и в случае с пленками церия [1,3,11], появление кислорода на поверхности массивного образца Се не приводит к химическим сдвигам низкоэнергетических пиков на спектрах, а профили ожепиков не претерпевают заметных изменений. Вначале на атомарно-чистой поверхности наблюдается хемосорбция при воздействии кислородом до 5 L. По завершении формирования двумерного слоя (в интервале экспозиций от 5 до 14 L) происходит образование зародышей Ce₂O₃ с последующим трехмерным островковым ростом, за которым следует коалесценция при экспозициях от 14 до 40 L. Процесс завершается образованием толстой оксидной пленки Се2О3. Данный вывод подтверждается расчетами поверхностных концентраций после каждой экспозиции в кислороде. Таким образом, для церия существуют по меньшей мере три различные стадии окисления. Между тем, из данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии [11] следует, что дальнейшая выдержка в среде кислорода более 50 L приводит к образованию слоя CeO₂, что авторы [11] подтверждают спектром Ce(3d), характерным для CeO₂. В наших экспериментах выдержка в кислороде более 40 L не приводила к резким изменениям $I(Ce)/I^o(Ce)$, что свидетельствует об отсутствии трансформации Ce₂O₃.

Финансирование работы

Работа выполнена в рамках госзадания СОГУ Минобрнауки РФ (код научной темы: FEFN-2024-0002).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] J. Yang, X. Wang, C. Jiang, H. Xiao, L. Lu. Surf. Interface Anal. **38**, *4*, 498 (2006).
- [2] E.F. Latta, M. Ronay. J. Vac. Sci. Technol. A 4, 3, 1626 (1986).
- [3] J.C. Riviere, P.P. Netzer, G. Rosina, G. Strasser, J.A.D. Matthew. J. Electron Spectroscopy. Rel. Phenomena 36, 4, 331 (1985).
- [4] О.Г. Ашхотов, И.Б. Ашхотова, Д.А. Крымшокалова. Физика металлов и металловедение 110, 6, 579 (2010).
 [О.G. Ashkhotov, I.B. Ashkhotova, D.A. Krymshokalova. Phys. Met. Metallogr. 110, 6, 553 (2010)].
- [5] В.И. Троян, М.А. Пушкин, В.Д. Борман, В.Н. Тронин. Физические основы методов исследования наноструктур и поверхности твердого тела / Под ред. В.Д. Бормана. МИФИ, М. (2008). 260 с.
- [6] M.F. Chung, L.H. Jenkins. Surf. Sci. 26, 2, 649 (1971).
- [7] В.В. Немошкаленко, В.Г. Алешин. Электронная спектроскопия кристаллов. Наук. думка, Киев (1976). 335 с.
- [8] Т.А. Карлсон. Фотоэлектронная и Оже-спектроскопия. Машиностроение, Л. (1981). 431 с. [Т.А. Carlson. Photoelectron and Auger Spectroscopy. MOAC ser., Springer (1975)].
- [9] M. Campagna, G.K. Wertheim, Y. Baer. Photoemission in Solids II / Eds L. Ley, M. Cardona. Springer-Verlag, Berlin (1979). Ch. 4.
- [10] К. Оура, В.Г. Лифшиц, А.А. Саранин, А.В. Зотов, М. Катаяма. Введение в физику поверхности / Под ред. В.И. Сергиенко. Наука, М. (2006). 490 с.
- [11] G. Praline, B.E. Koel, R.L. Hance, H. Lee, J.M. White. J. Electron Spectroscopy. Rel. Phenomena 21, 1, 17 (1980).

Редактор Е.В. Толстякова